PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-207710

(43) Date of publication of application: 12.09.1987

(21)Application number: 61-051648 (71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

10.03.1986 (72)Inventor: YAMADA KUNIHARU

KATO EIJI

(54) PREPARATION OF SILICA SPHERE

(57)Abstract:

PURPOSE: To prepare silica spheres having highly monodisperse particle size and sharp particle size distribution with optionally adjustable mean particle size to be adjusted to a specified range by using a specified org. solvent in a process for prepg. silica spheres from an org. silicate by the solution method. CONSTITUTION: In a process for prepg. silica spheres by the solution method by mixing an org. silicate (e.g., tetraethyl silicate, etc.), org. solvent (e.g. ethanol, etc.), water, and catalyst and stirring the mixture, aq. ammonia and ammonium salt (e.g. ammonium acetate, ammonium carbonate, etc.) are added simultaneously as the catalyst. Thus, silica spheres having highly monodisperse particle size and extremely sharp particle size distribution with optionally adjustable mean particle size to be adjusted to a range from several hundreds & angst; to several micron are obtd. The silica spheres have suitable use in wide field of application such as powdery material for adsorbent, filter medium, etc., or material for porous glass filter, or porous glass carrier, etc.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本 国特 許 庁 (J P) ⑪ 特 許 出 願 公 開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 207710

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)9月12日

C 01 B 33/12

6526-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

ᡚ発明の名称 シリカ球の製造方法

②特 願 昭61-51648

知出 願 昭61(1986)3月10日

砂発 明 者 山 田 砂発 明 者 加藤 邦 晴

栄 司

諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内 諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

外1名 弁理士 最上 務 70代 理 人

1. 発明の名称 シリカ球の製造方法

2 特許請求の範囲

有機シリケート、有機溶剤、水、触媒を混合・ 攪拌してシリカ球を得る、密液法によるシリカ球 の製造において、該触媒としてアンモニア水及び アンモニウム塩を同時に添加することを特徴とす るシリカ球の製造方法。

5. 発明の詳細な説明

〔産薬上の利用分野〕

本発明は、数百オングストローム~数ミクロン の平均粒径を有するシリカ球の製造方法に関する。 〔従来の技術〕

従来のシリカ球は、日本化学会誌 Htt. 9(1 9 8 1) 頁1503~に示される如く、有機シリケート、 エチルアルコール、アンモニア、水を使用し、啓 液法により製造されている。

[発明が解決しようとする問題点]

しかし、前述の觖供としてアンモニアを使用す る溶液法では、アンモニア水中のアンモニア濃度 が25~28幺と限定されているため、得られる シリカ球の平均粒径は、せいぜい 6000~7000 人であり、それ以上粒径を大きくすることは不可 能である。

一方高級アルコールを使用すると、粒色が大き くなる傾向はあるものの、単分散性が悪くなると いう問題点を有する。

そこで本発男は、かかる問題点を解決するもの て、その目的とするところは、単分散性が優れ、 平均粒径を数百オングストローム~教ミクロンの 範囲で、任意に調整でき、極めて分布のシャープ た、シリカ球の製造方法を提供することにある。 [問題点を解決するための手段]

本昻明は、有機シリケート、有機商剤、水、触 媒を混合・攪拌してシリカ球を得る、溶液法によ るシリカ球の製造において、診触媒として、アン モニア水及びアンモニウム塩を同時に添加するこ

とを特徴とする。

〔実施例一1〕

以下実施例に基づき、本発明について、具体的に説明する。

有機シリケートとして、テトラエチルシリケート(Si(OC:H:):)を50 ml、有機溶剤として、エチルアルコールを500 ml、純水を20 ml、触媒としてアンモニア水(28 f)を100 ml、及び酢酸アンモニウムをa9 秤量し、ピーカー中にておよそ1時間混合・提拌を行なり。

5時間以上静霞し、粒径が径ぼ一定になつたと とろで、試料をサンプリングし、電子顕微鏡にて 平均粒低を測定する。

第1 図に、この時の酢酸アンモニウム最(a 9) と、平均粒径の相関を示す。

〔比較例一1〕

有機シリケートとして、テトラエチルシリケート(Si(OC:H:):)を50 ml、有機密剤として、エチルアルコールを500ml、純水を20ml、触媒としてアンモニア水(28%)をbmlを量し、

有機シリケートとして、テトライソプロビルシリケート [Si(i-OC:H_{*})₄]を50ml、有機溶剤として、イソプロビルアルコールを500ml、蒸留水を20ml、触媒としてアンモニア水(28%)をdml秤量し、ビーカー中にておよそ1時間混合・接換を行なう。

5時間以上舒置し、粒径がほぼ一定になつたと ころで、試料をサンブリングし、電子顕微鏡にて 平均粒径を測定する。

第4図に、この時のアンモニア水量(d nl)と、 平均粒径の相関を示す。

〔実施例-3]

有機シリケートとして、テトラメチルシリケート(Si(OCH₂)、)を50 W、有機溶剤として、メチルアルコールを500 W、納水を10 W、 触媒としてアンモニア水(28 %)を100 W、 及び塩化アンモニウムをe8 秤量し、ビーカー中 にておよそ1時間混合・攪拌を行なう。

以下実施例ー2と同様にして、第5図に、塩化 アンモニウム量(e9)と、平均粒径の相関を示 ビーカー中にておよそ1時間混合・機律を行なう。 5時間以上静健し、粒径が保健一定になつたと ころで、試料をサンプリングし、電子顕微鏡にて 平均粒径を測定する。

第2図に、との時のアンモニア水量(bal)と、 平均粒径の相関を示す。

〔 実施 例 一 2 〕

有機シリケートとして、テトライソプロビルシリケート (Si(i-OC₁H₇),]を50ml、有機務剤として、イソプロビルアルコールを500ml、蒸留水を20ml、触媒としてアンモニア水(28%)を150ml、及び炭酸アンモニウムをc8秤慢し、ビーカー中にておよそ1時間混合・機律を行な**2**。

5 時間以上静電し、粒径がほぼ一定になつたと ころで、試料をサンプリングし、電子顕微鏡にて 平均粒径を測定する。

第3図に、この時の炭酸アンモニウム量(c 9) と、平均粒径の相関を示す。

〔比較例一2〕

す。

〔実施例一4〕

有機シリケートとして、テトラエチルシリケート(Si(OC:H:):)を60元、有機器剤として、エチルアルコールを300元、アセトンを200元、蒸留水を20元、触媒としてアンモニア水(265)を200元、及び硝酸アンモニウムを19秤量し、ピーカー中にて、およそ1時間混合・複拌を行なる。

以下実施例ー2と同様にして、第6図に硝酸アンモニウム量(19)と、平均粒径の相関を示す。 (実施例-5)

有機シリケートとして、テトラエチルシリケート(SI(OC:H:).)を60元、有接辞剤として、エチルアルコールを600元、純水を20元、 触媒としてアンモニア水(285)を150元。 及び炭酸アンモニウムを29秤量し、ビーカー中にておよそ1時間混合・攪拌を行なり。

1昼夜(18時間)静健し、試料をサンブリングして、電子頻像鏡にて平均粒径を測定したとこ

特開昭62-207710(3)

〔実施例ーゟ〕

有根シリケートとして、テトラインプロピルシリケート [Si(i-OC:H,),]を50㎡、有機溶剤として、インプロピルアルコールを600㎡、蒸留水を10㎡、触媒としてアンモニア水(28%)を200㎡、酢酸アンモニウムを49秤乗し、ビーカー中にておよそ1時間混合・攪拌を行なう。

1 昼夜(1 5 時間)静蔵し、試料をサンブリングして、 位子顕微鏡にて平均粒径を測定したところ 1. 4 5 ~ 1. 5 8 μπの範囲に 9 8 多以上が分布しており、シャープな粒径分布を示した。

(比较例-3)

有粉シリケートとして、テトラエチルシリケート (Si(OC:H:):)を60ml、有機溶剤として、nープチルアルコールを600ml、蒸留水を20ml、触媒としてアンモニア水を200ml秤量

ニウム最と平均粒径の相関図。

第2図は本発明の比較例における、アンモニア 水景と平均粒径の相関図。

第3回は本発明の他の実施例における、炭酸アンモニウム量と平均粒径の相関図。

第4図は本発明の他の比較例における、アンモニア水根と平均粒径の相関図。

第5回は本発明の更に他の実施例における、塩 化アンモニウム景と平均粒径の相関図。

第6図は本発明の更に別の実施例における、硝酸アンモニウムと平均粒径の相関図。

以上

出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人弁理士 最 上 務 他 1名 し、ピーカー中化ておよそ 1 時間混合・撹拌を行なり。

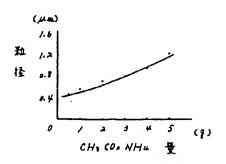
1 昼夜(18時間) 静置し、試料をサンプリングして、電子顕微鏡にて平均粒径を測定したところ、 $5800 \AA \sim 1.2 \mu_{\pi}$ の範囲にプロードに分布していた。

(発明の効果)

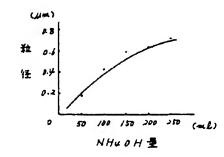
以上述べたように本発明は、有根シリケート、有機器剤、水、触媒を混合・攪拌してシリカ球を得る、溶液法によるシリカ球の製造において、 該触媒としてアンモニア水及びアンモニウム塩 不同時に添加することにより、単分散性が優れ、 平均で、任意に調整でき、 預めて分布のシャーブをジリカ球が得られ、吸着剤、 濾過剤等の粉体材料として、 又多孔質ガラスフィルター、 多孔質ガラス 担体等の原料として広汎な用途を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例における、酢酸アンモ

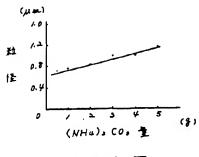


第 1 図

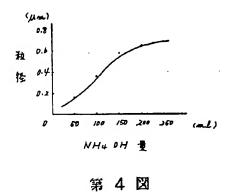


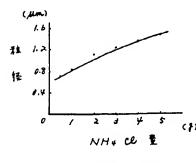
第 2 図

特開昭62-207710(4)

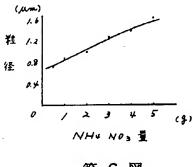


第 3 図





第 5 図



第 6 図